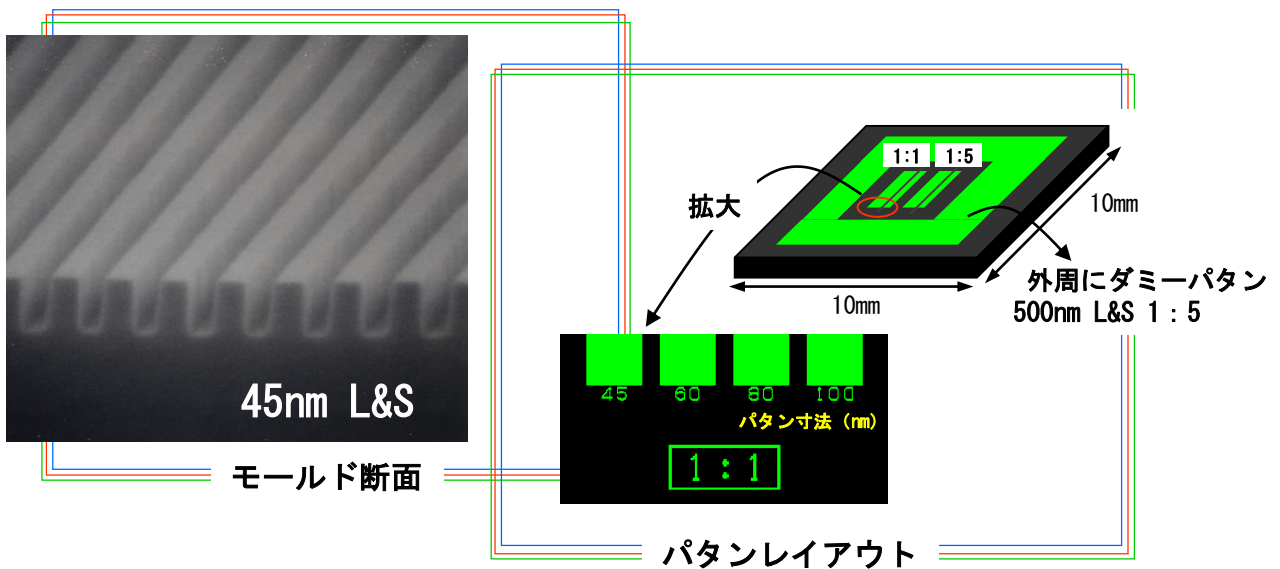


石英製ナノインプリント用モールド 標準タイプ(L&S) NIM-PHL45

Mold for Nanoimprinting NIM-PHL45

解像度評価用として 最小ライン幅45nmの微細パターンをご提供



【仕様】

■基板

材質 : 石英
外形サイズ : 10mm角
厚み : 1mm

■パターン (凹タイプ)

領域サイズ : 750um × 3mm × 2水準 (ダミーパターン領域 7mm角)
種類 : ライン&スペース
ライン幅 : 45, 60, 80, 100nm (各パターン領域幅 150um)
デューティ比 : 1:1, 1:5
高さ : 100nm

※外周にダミーパターン(500nmL&S, 1:5)を配置

ご注意: 本カタログに記載された仕様等は代表値であり、保証することを意味するものではありません。
また、仕様等は製品改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

●お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社

グローバル事業本部 営業部門
〒243-0124 神奈川県厚木市森の里若宮3-1
NTT厚木研究開発センター内
TEL : 046-270-2075 FAX : 046-270-2077
<http://www.ntt-at.co.jp>
<http://www.keytech.ntt-at.co.jp>